科学研究費助成事業

平成 29 年

研究成果報告書



研究成果の概要(和文):同軸型アークプラズマ銃(CAPG)を用いて作製したナノダイヤモンド粉末に磁性を持たせるため,作製反応場でダイヤモンド格子内に異種元素のドープを試みた.これを小角X線散乱で測定し,Cr ドープ量の上昇とともに粒径が2-10 nmの範囲で増加することが確認された.また,100-400 nm の範囲にもピークが確認できた.XRDやTEMも,同様の結果を示した.また,10 at% doped ナノダイヤモンド粉末に関しては, SQUIDから磁性発現の可能性を見出した.

研究成果の概要(英文):In this study, we fabricated Cr-doped Ultrananocrystalline Diamond (UNCD) powders using Coaxial arc plasma gun (CAPG). The CAPG (ULVAC APG-1000) equipped with a chromium-blended graphite target was operated in vacuum state and hydrogen atmospheres. For the evaluation of the UNCD crystallites, X-ray diffraction (XRD) and small angle X-ray scattering (SAXS) measurements were performed. The Cr-doped UNCD powders exhibited diamond 111 and 220 diffraction peaks in the XRD measurements. The average size of the crystallites depends on the concentration of Cr from SAXS results. Results of VSM and SQUID measurements show this Cr-doped nanodiamond powder is magnetic material.

研究分野:機能性ナノ材料創製とその材料分析

キーワード:物理成長気相法 同軸型アークプラズマ銃 超ナノ微結晶ダイヤモンド 粉末 放射光測定 磁性材料 機能材料 ナノコンポジット 機能材料

1. 研究開始当初の背景

ダイヤモンドは優れた物理的性質に加え、表 面の化学的修飾や異種元素のドーピングによっ て機能性の付与が可能なことから,工学,分析, 薬学分野での実用化が期待されている.現在, ナノダイヤモンド粉末は主に爆轟法と呼ばれる 方法で生産されている[1]. しかし、この方法の 問題点として,装置が大型であること,粒径の制 御が困難であること、異種元素のドーピングは作 製後のイオン注入に限られることなどが挙げられ る.これらの問題が、ナノダイヤモンド粉末の機 能性付与の研究や実用化が進展しない要因と なっている. 課題責任者の所属するグループは, 同軸型アークプラズマガン(Coaxial Arc Plasma Gun: CAPG)を用いた新たな作製方法を提案し、 ナノダイヤモンド結晶が粉末状態で得られること を実証した[2]. この CAPG を用いた薄膜や粉 末の作製法は、異種元素をダイヤモンド格子 中に置換又は侵入型で導入できる利点を備 えている.

ダイヤモンドの磁性発現の一つとして、ダイヤ モンド格子中で Cr 原子が2価の状態で存在す ることにより、磁気モーメントが発現するという理 論予測がある.

2. 研究の目的

前段の背景を受け、本研究では、CAPG を用 いたナノダイヤモンド粉末の作製法の開発とそ の機能開発を行った.また、本法を用いてダイヤ モンドに異種元素をドーピングすることで機能付 与を目指した.特に Cr ドープによる粉末ナノダ イヤモンド粉末の磁性機能材料創製とその作製 法の確立を目指し、同時に磁気特性の確認や 構造材料特性の解明を目的とした.

3. 研究の方法

図1にナノダイヤモンド粉末作製用に製作した 装置の概略を示す. CAPG は石英板に対向して 設置した. 石英板上で生成したナノダイヤモンド 粉末は剥離した後、自重で落下し, 石英板直下



図1 ナノダイヤモンド粉末作製装置の概略

に設置した回収トレイに集められる設計である. アークプラズマガンを基板に対向するようにチャ ンバーに装着した. ターゲット(カソード)にはグ ラファイト (99.99%)(以下, undope と表記す る),もしくは1および10 at % Cr - doped ター ゲット(C:Cr = 90:1 or 10の元素比)を用い,印 加電圧は100 V, 容量720 µF のコンデンサを使 用した. 放電パルス周期は5 Hz とし, 基板には 石英基板(30×30×0.5tmm)を用い、基板温度 は 550 °C とした. ターボ分子ポンプを用いてチ ャンバー内を 10⁻⁴ Pa 以下まで排気して粉末作 製を行い,水素フリーの粉末ナノダイヤモンドク ラスターを作製した.また,10⁻⁴ Pa 以下までチャ ンバー内を排気した後に水素を流入させ 53.3, 159.6 Pa の水素雰囲気圧力下でそれぞれ undope および Cr - doped ナノダイヤモンド粉 末を作製した.

作製したナノダイヤモンド粉末の結晶構造は, 九州シンクロトロン光研究センター(SAGA-LS) の BL15 に設置されている粉末 X 線回折装置 (XRD)を用いて調べた.同時に,ダイヤモンド の存在を確認している.その結果を Scherrer の 式に当てはめて粒径も見積った.並行して,九 州大学保有の透過型電子顕微鏡(TEM)測定を し,電子線回折像と暗視野像からダイヤモンドの 存在を確認し,結晶性評価粒径評価をした.更 に,九州大学ビームライン(SAGA-LS, BL6)で 粒径測定のために,放射光を用いた X 線小角 散乱法を用いた.SAXS 測定は,SAGA-LS BL06 に設置されている X 線小角散乱装置を利 用した.磁性の有無に関しては,福岡工業大学 所在の振動試料型磁力計(VSM)や超伝導量 子干渉磁束計(SQUID)を用いて評価した.

4. 研究成果

図 2 a) に CAPD 法で Cr を予め混ぜ込んだタ ーゲットにてナノダイヤモンド粉末を作製してい る作製場を示す. 粉末状(図 2 b)のものが得ら ており, 光学顕微鏡にて観察したところ図 2 c) の様な像が得られた. 以上の結果から見ても本 法で粉末状の物体が得られた事が分かる.

これを, 放射光 X 線回折(SR-XRD)測定した ところ, ダイヤモンドに起因するピークが見られ た(図 3). 図 3 には, Cr のドープ 量を 0-10 at%の条件で作製したナノダイヤモンド粉末の XRD 測定結果のグラフを示す. どのサンプル からも diamond-111 に起因するピークの存在が 確認され, 粉末内にダイアモンド結晶の存在を 確認した.

本法で作製した, 10 at % Cr – dope ナノダ イヤモンド粉末の電子線回折像を図 4 a) に示 す. XRD の時と同様, この結果からもダイヤモン ドの存在が確認された. また, diamond-111 の回 折リングから得られた暗視野像を図 4 b) に示し た. 像より, 10 nm より小さい粒径を持った結晶 性良いダイヤモンドが広範囲に得られている事



図 2 Cr-dope ナノダイヤモンド粉末 a) 作製 場, b) 生成物, c) 光学顕微鏡像 が確認されている.更に,この電子線回折から は、ダイヤモンドではない回折リングも出現して おり、アモルファルのカーボンが混在した状況に なっていなのでは無いかと考えられる.

図 6 にナノダイヤモンド粉末の小角散乱実験 で得られた測定解析結果を示す. Cr 0 - 1 at% のものを使用した. 結果より, これらのナノダイヤ モンド粉末は 平均粒径 10 nm 以下と 10 nm 以上の粒子の存在が確認でき, この方法は XRD の結果と TEM の結果の両方と一致し, SAXS のみで材料形態を観察することが出来た 事が分かった. さらに Cr - doped 量によるプロ ファイル変化も観察された. 同時に, ドープによ り粒子径が減少しているが, 粒子径の分布がブ ロードになっていることも観察された.







図 4 Cr - doped ナノダイヤモンド粉末の TEM 像 a) 電子線回折像, b) 暗視野像

VSM や SQUID による磁性評価も行うことが出 来た. 図 5 に 10 at.% Cr – doped ナノダイヤモ ンド粉末の SQUID の測定結果を示す. このサン プルのみ磁性の発現の兆しがあった. 10 at % Cr – doped ナノダイヤモンド粉末のみ, ヒステリ シスが存在する事が明らかになった(図 5). VSM でも同様の結果を示し, 10 at%以外の Cr-doped ナノダイヤモンド粉末からは,磁性の 存在を確認できなかった.

10 at % Cr – doped ナノダイヤモンド粉末を九 州大学ビームライン (SAGA-LS, BL6) で Cr-K 端 (5900 eV 付近の) X 線吸収微細構造 (XAFS) 測定したところ, II 価の Cr₂O₃ に近いプロファイ ルを示した. この結果より, 10 at.% Cr-doped PDC は, II 価の Cr の標準試料と酷似したプロフ ァイルを示している事がわかった.







以下に本研究のこれまでの成果をまとめる. 同 軸型アークプラズマガンを用いることで,ナノダイ ヤモンド粉末を作製することに成功し,また, Cr - doped を行っても直径 10 nm 以下のダイヤ モンド微結晶が生成することを確認した.

SAXS より得られる粒度分布は, XRD および TEM の結果との整合性を示した. SAXS を用い ると, 微細な粒子および凝集体の構造の可視化 が可能であると確認した.

10 at.% Cr - doped ナノダイヤモンド粉末で は、磁性が確認された. さらに、10 at.% Cr doped ナノダイヤモンド粉末では、Cr 原子が 2 価の状態でダイヤモンド格子中に取り込まれて いる可能性が高いと考えられる.

本作製法は、作製雰囲気や組み合わせによ る条件を容易に変更でき、幅広い機能化と制御 の可能性を持つと期待される.

参考文献

 V. Danilenko et al., Ultrananocrystalline diamond second Edition, (2012) pp. 133-164.
 A. Tominaga et al., MRS proceedings, Vol. 1395 (2012) mrsf11-1395-n12-30.

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計 5 件)

 Hiroshi Naragino, Mohamed Egiza, <u>Aki</u> <u>Tominaga</u>, Koki Murasawa, Hidenobu Gonda, Masatoshi Sakurai, and Tsuyoshi Yoshitake, "Hard coating of ultrananocrystalline

diamond/nonhydrogenated amorphous carbon composite films on cemented tungsten carbide by coaxial arc plasma deposition", *Appl. Phys. A*, 査読有, Vol. **122** (2016) 761.

DOI: 10.1007/s00339-016-0284-4

② Hiroshi Naragino, Mohamed Egiza, <u>Aki</u>

Tominaga, Koki Murasawa, Hidenobu Gonda, Masatoshi Sakurai, and Tsuyoshi Yoshitake,"Fabrication of ultrananocrystalline

diamond/nonhydrogenated amorphous carbon composite films for hard coating by coaxial arc plasma deposition", *Evergreen*, 査 読有, Vol. **03** (2016), Issue 01, pp. 1-5. http://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/ja/recordID/ 1657379?hit=1&caller=xc-search /recordID/1657379?hit=1&caller=xc-search

- 3 Hiroshi Naragino, Mohamed Egiza, Aki Koki Murasawa, Hidenobu Tominaga, Gonda, Masatoshi Sakurai, and Tsuyoshi Yoshitake, "Room-temperature hard coating of ultrananocrystalline diamond/nonhydrogenated amorphous carbon composite films on tungsten carbide by coaxial arc plasma deposition", Jpn. J. Appl. Phys. (Rapid Communication), 査読 有, Vol. 55, No. 3 (2016) 030302. http://iopscience.iop.org/article/10.7567/JJA P.55.030302/meta
- ④ Hiroshi Naragino, <u>Aki Tominaga</u>, Kenji Hanada, and Tsuyoshi Yoshitake, "A synthesis method of ultrananocrystalline diamond in powder employing a coaxial arc plasma gun", *Appl. Phys. Express*, 査読有, Vol. 8, No. 7 (2015) 075101. http://iopscience.iop.org/article/10.7567/AP EX.8.075101/meta
- (5) Hiroshi Naragino, <u>Aki Tominaga</u>, Satoru Hattori, and Tsuyoshi Yoshitake,

"Fabrication of Ultrananocrystalline Diamond Powder by Using A Coaxial Arc Plasma Gun", *Proceedings of International Forum for Green Asia 2014*, 査読無, pp. 39-41.

http://www.tj.kyushu-u.ac.jp/leading/ga06_0 3-Forum.html#IS2014-pro 〔学会発表〕(計 13 件)

- Î <u>富永亜希</u>,楢木野 宏,神谷和孝,吉武 剛,岡 島敏浩,"粉末ナノダイヤモンドの放射光小 角 X 線散乱法での粒径評価",第 53 回化 学関連支部合同九州大会,2016年7月2 日,北九州国際会議場
- ② Hiroshi Naragino, Mohamed Egiza, <u>Aki Tominaga</u>, and Tsuyoshi Yoshitake, "Fabrication of Nanodiamond Powders and Hard Ultrananocrystalline/nonhydrogenated Amorphous Carbon Composite Films Using Coaxial Arc Plasma Gun", 3rd French-Japanese Workshop on Diamond Power Devices, July 7-10, 2015, Nimes, France.
- ③ <u>冨永 亜希</u>, 楢木野 宏, 神谷 和孝, 西堀 麻衣子, 花田 賢志, 隅谷 和嗣, 吉武 剛, "粉末ナノダイヤモンド創製と応用に関連し た構造評価", 第 28 回 日本放射光学会年 会 放射光科学合同シンポジウム, 2015年1 月 10-12 日,立命館大学びわこ・くさつキャン パス,1B009
- Aki Tominaga, H. Naragino, H. Deguchi, K. (4)Takeda, T. Yoshitake, "Nanocrystalline Diamond Powder Fabricated using Coaxial Arc Plasma Equipped with Chromium-Blended Graphite Targets", Pacific Rim Symposium on Surfaces, Coatings and Interfaces (PacSurf 2014), Hapuna Beach Prince Hotel, Big Island of Hawaii, USA, Dec. 7-11, 2014, M-WeP16.
- (5) Hiroshi Naragino, <u>A. Tominaga</u>, K. Sumitani, S. Hattori, T. Yoshitake, "Synthesis and Evaluation of Nanocrystalline Diamond Powder Prepared by Coaxial Arc Plasma Gun, Pacific Rim Symposium on Surfaces", Coatings and Interfaces (PacSurf 2014), Hapuna Beach Prince Hotel, Big Island of Hawaii, USA, Dec. 7-11, 2014, NM-TuP16.

- (6) Hiroshi Naragino, <u>Aki Tominaga</u>, Satoru Hattori, and Tsuyoshi Yoshitake, "Fabrication of Ultrananocrystalline Diamond Powder by Using A Coaxial Arc Plasma Gun", International Forum for Green Asia 2014, Nov. 28-29, 2014, Kyushu University, Fukuoka, Japan.
- A. Tominaga, H. Naragino, K. Hanada, H. (7)Deguchi, Κ. Takeda, and T. Yoshitake,"Magnetization of ultrananocrystalline diamond powder by Cr-doping", The 7th International Symposium on Surface Science (ISSS-7), Nov. 2-6,2014, Kunibiki Messe, Matsue, Shiane, Japan (6PN-27).
- (8) H. Naragino, <u>A. Tominaga</u>, S. Hattori, and T. Yoshitake, "Formation of Nanodiamond Powder Prepared Using A Coaxial Arc Plasma Gun", The 7th International Symposium on Surface Science (ISSS-7), Nov. 2-6,2014, Kunibiki Messe, Matsue, Shiane, Japan (4PN-34).
- ③ <u>富永亜希</u>, 楢木野宏, 花田賢志, 吉武 剛, "超ナノ微粒子ダイヤモンド粉末への Cr ドープによる磁性付与", 九州シンクロトロン 光研究センター合同シンポジウム, 2014年8 月5日, 九州シンクロトロン光研究センター
- Hiroshi Naragino, Aki Tominaga, Kenji (10)Hanada, Kazutaka Kamitani, Takeharu Sugiyama, Kaoru Takeda, Hiroyuki Deguchi, Tsuyoshi Yoshitake, "Magnetic and Properties of Cr-doped Nanodiamond Powder Prepared by Coaxial Arc Plasma Gun", The 15th IUMRS-International Conference in Asia (IUMRS-ICA 2014) 24th (Sun.) to 30th (Sat.) August, 2014 at Fukuoka University, Fukuoka, Japan. (C11-P28-022).
- 11 Aki Tominaga, Hiroshi Naragino, Kenji

Hanada, Takeharu Sugiyama, and Tsuyoshi Yoshitake, "Nanodiamond Powder Prepared Using A Coaxial Arc Plasma Gun", The 15th IUMRS-International Conference in Asia (IUMRS-ICA 2014) 24th (Sun.) to 30th (Sat.) August, 2014 at Fukuoka University, Fukuoka, Japan. (C11-O28-011).

- 12 楢木野宏, <u>冨永亜希</u>, 服部悟, 吉武剛, "同軸型アークプラズマガンを用いたナノダ イヤモンド粉末の創製と特性評価", 第51 回化学関連支部合同九州大会,2014 年 6 月 28 日, 北九州国際会議場, PC-0048, 若 手研究者奨励賞(物理化学) 受賞
- ③ <u>冨永亜希</u>, 楢木野宏, 出口博之, 武田薫, 花田賢志, 吉武剛, "Crドープによる超ナノ 微結晶ダイヤモンド粉末の作製と磁性材料 としての評価", 第51回化学関連支部合同 九州大会, 2014 年 6 月 28 日, 北九州国際 会議場,PC-0052

[その他]

総説

片宗優貴, 楢木野宏, 花田賢志, <u>富永亜希</u>, 吉 武剛, "同軸型アークプラズマ堆積法による超ナ ノ微結晶ダイヤモンド/水素化アモルファスカー ボン混相膜の合成", NEW DIAMOND, 第 116 号, Vol. 31, No. 1 (2015) pp. 8-12.

6. 研究組織

(1)研究代表者冨永 亜希 (Tominaga, Aki)

九州大学・大学院総合理工学研究院・助教 研究者番号:50590551 (2)研究協力者(共著者を除く) ・馬込 栄輔 (Magome Eisuke) 九州シンクロトロン光研究センター・協力研究員 ・山崎 重人 (Yamasaki Shigeto) 九州大学・大学院総合理工学研究院・学術研 究員

·森 雅美(Mori Masami)

愛媛大学工学部・技術職員